



① Veröffentlichungsnummer: 0 427 924 A3

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 90115282.7

22 Anmeldetag: 09.08.90

(51) Int. Cl.5: **B05C** 11/02, D21H 23/58, B41N 7/06

3 Priorität: 14.11.89 DE 3937749

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung: 22.05.91 Patentblatt 91/21

(84) Benannte Vertragsstaaten: AT CH DE ES FR GB IT LI NL SE

(88) Veröffentlichungstag des später veröffentlichten Recherchenberichts: 13.11.91 Patentblatt 91/46 7) Anmelder: JAGENBERG Aktiengesellschaft Kennedydamm 15-17 W-4000 Düsseldorf 30(DE)

(72) Erfinder: Knop, Reinhard Paul-Klee-Weg 6 W-4630 Bochum 6(DE) Erfinder: Höke, Ulrich, Dr. Anne-Frank-Strasse 12 W-4006 Erkrath 2(DE)

(4) Vertreter: Thul, Hermann, Dipl.-Phys. Jagenberg AG Postfach 1123 W-4000 Düsseldorf(DE)

- (54) Rakelstange zum volumetrischen Dosieren von Beschichtungsmaterial.
- 57) Die Oberflächen der Erhebungen (2) der Rakelstange (1) sind eben und liegen in einer zylindrischen Hüllfläche, die Summe der Oberflächen der Erhebungen (2) beträgt 10 % - 50 % der zylindrischen Hüllfläche, und die Profiltiefe Pt (2,5 mm) der Gesamtoberfläche nach DIN 4771 hat einen Wert zwischen 30 µm und 150 µm.

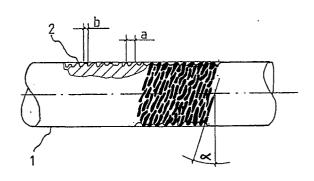


FIG. 1



EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

EP 90 11 5282

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE				<u> </u>	
Kategorie	Kennzeichnung des Dokum	ents mit Angabe, soweit erforderlich, aßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. CI.5)	
х		DEDER et al.) Zeilen 35-38,44-49,65 - Spalte 5,	1	B 05 C 11/02 D 21 H 23/58	
Α	Zeile 7 *		2-12	B 41 N 7/06	
Α	GB-A-7 295 61 (STRACH * Das ganze document *	IAN & HENSHAW)	1-12		
				RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.5)	
				B 05 C D 21 H	
				B 41 F B 41 N	
Dei	r vorliegende Recherchenbericht wu	rde für alle Patentansprüche erstellt			
	Recherchenort	Abschlußdatum der Recherche		Prüfer	

- X: von besonderer Bedeutung allein betrachtet
 Y: von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie
 A: technologischer Hintergrund
 O: nichtschriftliche Offenbarung
 P: Zwischenliteratur

- T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze
- nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- D: in der Anmeldung angeführtes Dokument
 L: aus anderen Gründen angeführtes Dokument
- &: Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument